

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

透明導電膜形成用金属材料

[公開編] 平成11年~平成12年 (2年間) 65点

電子BOOK版新登場!!
 全文PDF CD-ROM版 ¥21,900-
 全文紙公報 全文公報版 ¥21,900-

既刊関連セットのご案内

No,8701(B)	公開特許	透明導電膜形成用金属材料	平.9-10	62点	¥21,000
No,8701(A)	"	"	平.7-8	56点	¥19,000
No,8868	"	半導体ウェハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No,8963	"	フォトレジスト剥離剤の組成	平.5-11	76点	¥27,700
No,9010	"	透明導電膜形成用塗料の組成	平.9-11	55点	¥24,400
No,9064	"	溶射用金属材料と溶射方法	平.8-12	105点	¥40,000
No,8856	"	温純水乾燥方法と装置	平.5-11	118点	¥40,000
No,8812	"	電解剥離方法と浴の組成	平.5-11	105点	¥40,000
No,8639	"	液晶ガラスの保護膜形成法と組成物	平.5-10	95点	¥40,000
No,8632	"	透明導電膜のエッチング方法と浴の組成	平.5-10	89点	¥40,000
No,8631	"	ステンレス用酸洗剤の組成	平.5-10	73点	¥40,000
No,8494	"	ハードディスク研磨用組成物	平.5-9	61点	¥23,500
No,8497	"	ハードディスク用基盤のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No,8508	"	磁気ディスク用ガラス基盤の製造方法	平.7-9	53点	¥21,700
No,8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700
No,8502	"	ガラスのウェット・エッチング方法	平.5-9	65点	¥24,800
No,8633	"	ステンレスの電解研磨加工法	平.5-10	73点	¥34,500
No,8641(B)	"	電気めっき用器具とめっき方法	平.8-10	90点	¥31,000
No,8641(A)	"	"	平.5-7	91点	¥31,300
No,8826	登録・公開	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	¥24,800
No,8102	公告・公開	"	平.6-8	65点	¥23,700

*お申し込み方法・・・下記に御記入の上、EメールまたはFAX 郵便にてお送りください。

(メール宛先 kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります。)

[CD-ROM版では、PDFファイルにしおリンク機能付。 紙公報版では、原本コピーB5サイズ・目次製本済みです。]
 (2~3日中に請求書同封の上お送り致します。)

会社名	ご注文内容		
	ニュースガイドNo, CD-ROM版 全文紙公報版		
所属部署	題名		
	合計 ¥		
担当者名	TEL	()	FAX ()
ご住所 〒			